

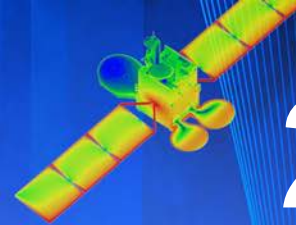
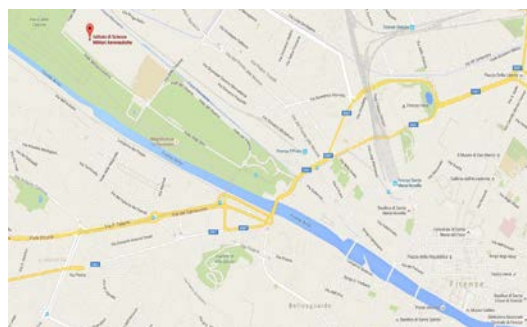
想了解更多关于本次会议的最新信息
请点击 [这里](#)

开幕日举办地



军事航空科学研究所
(ISMA)
意大利佛罗伦萨

点击图片查看具体信息

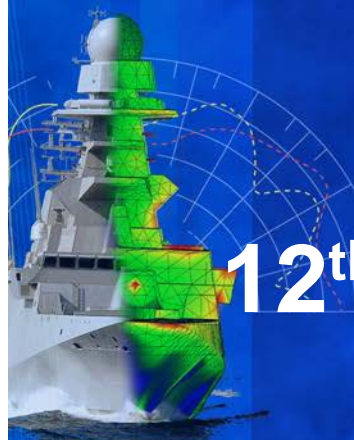
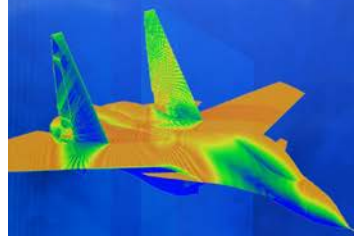


2016 MEET

关于
电磁工程技术的
集会

在电磁工程世界里，探索当前和未来的技术、案例分析，以及测试仿真的协同。

12th- 14th 2016.10



IDS
INGEGNERIA DEI SISTEMI

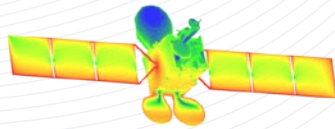
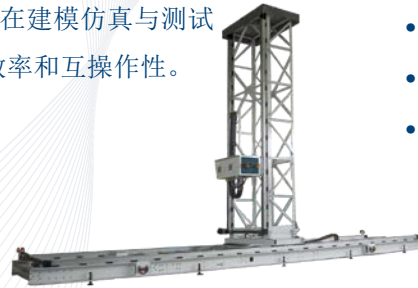
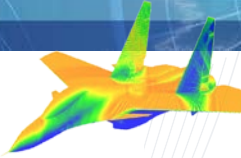
MEET2016

电磁工程技术集会

最近一些年来，在诸如软件、硬件和数值技术方面的科技进展，已使电磁工程（EME）领域取得了显著的进步，其应用范围也得到了扩展。这些进步包括：通过在基本的建模仿真算法方面使用加速方法获得的改进、优化过的使用面响应算法的仿真工具，以及越来越多地使用高性能计算（HPC）。在建模仿真与测试技术之间也建立了新的协同，从而显著提高了彼此的精度、效率和互操作性。

在产品的设计阶段，使用快速原型样机工具，已经使得产品的上市时间和开发费用得到降低。同时，已经开发出了基于超材料（Meta-material）设备的流程，使得从设计到生产、测试和验证的循环能够使用创新解决方案来完成。

基于以上背景，本次集会的目标是促进工业界与学术界专家们之间的合作，通过使用来自全世界的真实应用案例，并引入各种虚拟与物理的测试系统，能让他们共享在 EME 技术方面最新的进展。日程安排将包含关于关键课题的开放的圆桌讨论会，来自工业界和学术界领导者的主题演讲，以及申请单独的技术会议讨论您的特殊议题或问题的机会。



日程表

以下是当前计划的日程表。

星期三, 2016.10.12-电磁市场 & 技术日

- 意大利空军致开幕词
- 主题发言 - 市场上“迫切需求的”电磁技术
- 技术圆桌讨论会（大学、研究机构和工业界）
- IDS 电磁技术奖 - 3 位杰出人员
- 技术主题-市场案例

晚上将举行盛大宴会

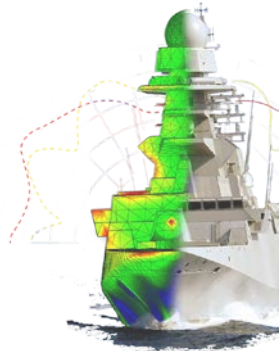
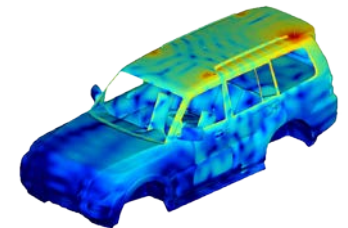
星期四, 2016.10.13-电磁技术案例/演示

- 新的应用、创新和用户案例经历，并行的会场安排，包括主题：天线布局、RCS、EMI/EMC 等
- IDS 实验室&产品专题会，介绍技术、设备和工厂

星期五, 2016.10.14-IDS 技术研讨会课程

IDS 技术专题会，包括：

- “Galileo”，新的 IDS CAE 软件介绍
- IDS 测试/实验设备和流程的介绍



参会回执

单位名称				邮编	
通讯地址				传真	
联系人		部门		职务	
联系手机号		电子信箱			
参会人员名单：共____人					
姓名	性别	职务	手机	电子信箱	关注方向
参会回执请在 2016年7月15日 前发送至：邮件 sharry.qiu@t-solutonglobal.com ；传真 021-34291102 联系电话：021-34291101*898, 邱女士。					
备注：由于出国手续办理周期较长，请务必提前准备护照以方便办理签证手续。 参考时间：邀请函1-2周(原件寄送3-5天)；签证办理周期1-2周(以各地领馆办理时间为准)。					